

专利撰写说明

提供给专利公司所需材料：

- 1) 专利技术交底书底稿
- 2) 专利发明人（学生）承诺书
- 3) 商业计划书
- 4) 交底书中涉及到的所有图像

提醒：

- 1) 技术交底书底稿可以理解为专利申请的说明书部分，需要尽可能地详尽，特别是算法步骤部分，图和过程描述要详细突出每个小的细节的作用，例如每个字母表示的意思；
- 2) 附图没有特定的数量限制，但是一定要有一张图作为描述算法过程的模型框架流程图（例图 1），该图无需特别复杂，可以用较简单的框图绘制，但一定要突出步骤之间的联系，简洁明了的描述算法的总流程；
- 3) 交底书底稿中出现的公式符号等避免直接使用图片的形式，并且需要编号；
- 4) 提供技术交底书底稿后由专利公司整理总结完整的技术交底书。